

Chemical composition of sprayed copper indium disulfide films for nanostructured solar cells = Pihustatud vaskindiumdisulfid-kilede keemiline koostis ja rakendus nanostruktuursetes päikesepatareides
Katerski, Atanas 2011 <https://digi.lib.ttu.ee/i/?524>

Chemical spray pyrolysis deposition of zinc sulfide thin films and zinc oxide nanostructured layers = Tsinksulfiidi õhukesed kiled ning tsinkoksiidi nanostruktuursed kihid keemilise pihustuspürolüüsi meetodil
Dedova, Tatjana 2007 <https://digi.lib.ttu.ee/i/?155> https://www.ester.ee/record=b2324660*est

Deposition of copper indium disulphide films by chemical spray pyrolysis
Kijatkina, Olga 2004 https://www.ester.ee/record=b1926863*est

Deposition of In₂S₃ thin films by chemical spray pyrolysis = In₂S₃ õhukesed kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil
Otto, Kairi 2012 https://www.ester.ee/record=b2887804*est

Deposition of Sb₂Se₃ thin films by ultrasonic spray pyrolysis for photovoltaic applications = Päikesepatareides rakendatavate Sb₂Se₃ õhukeste kilede sadestamine ultrahelipihustuspürolüüsi meetodil
Eensalu, Jako Siim 2022 <https://doi.org/10.23658/taltech.1/2022> <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6c2df448-6e67-496b-9e31-87205057d560> https://www.ester.ee/record=b5492121*est

Development of CdTe absorber layer for thin-film solar cells = CdTe absorberkile arendamine õhukesekilelistele päikesepatareidele
Spalatu, Nicolae 2017 <https://digi.lib.ttu.ee/i/?7230>

Development of ZnO nanorod and NiO thin film based materials for photocatalytic applications = ZnO nanovarrastel ja NiO õhukestel kiledel baseeruvate fotokatalüütiliste materjalide arendus
Chen, Zengjun 2022 <https://doi.org/10.23658/taltech.67/2022> <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/838942f1-9577-4109-b783-8c2b5ce8def3> https://www.ester.ee/record=b5526162*est

High-κ metal oxide thin film by chemical spray pyrolysis : from optimization of material properties to application in thin film transistor = Metallioksiidi õhukesed kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil : materjali omaduste optimeerimine ja rakendamine õhukesekilelistes transistorides
Oluwabi, Abayomi Titilope 2020 <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4b6d9afd-74d2-40ac-9c12-335d2f608474> https://www.ester.ee/record=b5362429*est

Properties of ZnO-nanorod/In₂Se₃/CuInSe₂ solar cell and the constituent layers deposited by chemical spray method = Keemilise pihustuse meetodil sadestatud ZnO-nanovarras/In₂Se₃/CuInSe₂ päikesepatarei ja selle koostisosade omadused
Kärber, Erki 2014 https://www.ester.ee/record=b3073760*est

Sol-gel deposition of titanium dioxide films = Titaanoksiidi kiled sool-geeli meetodil
Oja Acik, Ilona 2007

Structural and electrical properties of spray deposited copper indium disulphide films for solar cells = Pihustussadestatud vaskindiumsulfiidkilede struktuursed ja elektrilised omadused ning rakendus päikesepatareides
Mere, Arvo 2006 https://www.ester.ee/record=b2132571*est

Study of ZnO:In, Zn(O,S) and Sb₂Se₃ thin films deposited by aerosol methods = Aerosoolmeetoditel sadestatud ZnO:In, Zn(O,S) ja Sb₂Se₃ õhukeste kilede uurimine
Kriisa, Merike 2017 <https://digi.lib.ttu.ee/i/?7676>

ZnO nanostructured layers by wet chemical deposition methods : growth, surface properties, photocatalytic capability = ZnO nanostruktuursed kihid vedeliksadestuse meetoditel : kasvatamine, pinnaomadused, fotokatalüütiline võimekus
Gromöko, Inga 2018 <https://digi.lib.ttu.ee/i/?9962>

Tin sulfide films by chemical spray pyrolysis : formation and properties = Tinasulfiid kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil : moodustumine ja omadused
Polivtseva, Svetlana 2018 <https://digi.lib.ttu.ee/i/?9416>

TiO₂ thin films by ultrasonic spray pyrolysis for photocatalytic air-cleaning applications = TiO₂ õhukesed kiled ultraheli pihustuspürolüüsi meetodil õhu fotokatalüütiliseks puhastamiseks
Dündar, Ibrahim 2021 https://www.ester.ee/record=b5408882*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/266d75a3-ff2e-4bcf-aa54-2151511e871f> <https://doi.org/10.23658/taltech.13/2021>